



Pico ECL 化学发光底物 说明书

产品编号: DIB050-100ml DIB050-500ml

产品规格: 100ml 500ml

保存: 室温运输, 收到后在4°C避光下储存试剂

一抗稀释度范围从1ug/ml储备液起1:1000-1:5000或0.2-0.1ng/ml
二抗稀释度范围从1ug/ml储备液起1:20000-1:100000或10-50ng/ml

表1:与 Pico ECL化学发光底物, 一起使用的抗体稀释度范围

产品简介

Pico ECL底物可为使用辣根过氧化物酶(HRP)偶联物的免疫印迹实验提供明亮的信号, 由于采用了富百科独有的核心专利技术基于“乒乓”机理设计的发光底物系统。可通过HRP实现实现低皮克级和飞克级的免疫印迹检测, 其灵敏度, 发光时间和背景均明显优于T公司和M公司。该ECL底物能够兼容各种膜、封闭液和宽范围抗体稀释液, 以出色性能、通用性和高性价比, 满足用户的免疫印迹应用需求。

PicoECL底物的特点:

- PicoECL —用于辣根过氧化物酶(HRP)的增强型化学发光底物
- 低皮克级灵敏度—检测硝化纤维素膜或PVDF膜上低皮克级的蛋白条带
- 长信号持续时间— 在条件优化情况下, 经底物孵育的印迹条带能够持续输出6至8小时的可检测光信号
- 稳定试剂— 工作液在24小时内保持稳定; 试剂盒在室温下可稳定放置长达1年
- 价格经济— 针对稀释的抗体浓度条件进行了优化:
- 0.2至 1.0 µg/mL一抗 (以1 µg/mL储存液稀释1:1,000至1:5,000倍)
- 10至 50 ng/mL二抗 (以1 µg/mL储存液稀释1:20,000至1:100,000倍)

重要提示:

- 0 为获得最佳效果, 必须优化该系统的全部组分, 包括样品量、一抗和二抗浓度以及膜和封闭试剂的类型。
- 0 使用该产品比使用沉淀比色HRP底物检测所需的抗体浓度低。为优化抗体浓度, 请进行一次系统的点印迹分析。
- 0 没有一种封闭试剂对所有系统而言都是最佳的, 所以为每一个免疫印迹检测系统找到最合适的封闭缓冲液非常必需。封闭试剂有可能与抗体产生交叉反应, 导致出现非特异性信号。封闭缓冲液同时也会影响系统的灵敏度。当从一种底物转换为另一种底物时, 有时会出现信号衰减或背景增加的现象, 原因可能是封闭缓冲液不适合新的检测系统。
- 0 使用亲和素/生物素检测系统时, 避免使用牛奶作为封闭试剂, 因为牛奶中含有不定量的内源性生物素, 会导致高背景信号。
- 0 保证洗涤缓冲液、封闭缓冲液、抗体溶液和底物工作液的使用体积, 以确保在整个实验过程中印迹膜完全被液体覆盖, 避免膜变干。增大封闭缓冲液及洗涤缓冲液的使用量可以降低非特异性的信号
- 0 为获得最佳效果, 在孵育步骤请使用摇床。
- 0 将Tween20(终浓度0.05-0.1%)加入封闭缓冲液和稀释的抗体溶液, 以降低非特异信号。使用高品质的产品, 如去污剂。它保存在安瓿中, 过氧化物和其他杂质含量很低。
- 0 不要使用叠氮钠作为缓冲液的防腐剂。叠氮钠是HRP的抑制物
- 0 避免手与膜直接接触, 实验过程应戴手套或使用干净的镊子
- 0 所有设备必须清洁且不沾染外来物质。金属器械(如剪刀)不得具有可见的锈迹。锈迹可能导致斑点形成和高背景。
- 0 底物工作液在室温下可稳定8小时。日光或任何其他强光下可能损害底物, 为获得最佳结果, 将底物工作液保存在琥珀色瓶中, 并避免长期暴露在任何强光下, 短时间暴露于实验室常规照明不会损害该工作液

操作概述

注: 优化抗原和抗体的浓度。必须使用建议的抗体稀释度, 以保证阳性结果。有关建议的稀释度范围请参考其他所需材料。

- 1) 将一抗浓度稀释到0.2~1ug/ml
 - 2) 将二抗浓度稀释到10~50ng/mL
 - 3) 将两种底物组份按1:1比例混合, 制备底物工作液。
- 注: 暴露于日光或任何其他强光可能损害工作液, 为获得最佳结果, 将此工作液保存在琥珀色瓶中, 并避免长期暴露于任何强光。短时间暴露于实验室常规照明不会损害该工作液。
- 4) 将印迹膜在West Pico ECL底物工作液中孵育5分钟。
 - 5) 吸出多余试剂。用清洁的塑料膜盖住该印迹膜。
 - 6) 使印迹膜在X光胶片上曝光。

其他所需材料

- l 已完成转印的印迹膜: 用合适的电泳法分离蛋白质, 并将这些蛋白质转移到硝酸纤维素膜上。
- l 稀释缓冲液: 使用Tris或磷酸盐缓冲液。
- l 洗涤缓冲液: 将5mL 10%的Tween-20加入1000mL稀释缓冲液(Tween-20的终浓度将0.05%)。
- l 封闭试剂: 将0.5mL 10%的Tween-20加入100mL的封闭缓冲液, 选择一种与稀释缓冲液具有相同基本组分的封闭缓冲液。
- l 一抗: 选择一种目标蛋白质特异性抗体。使用稀释缓冲液制备该抗体的1ug/ml储备液。使用封闭试剂将抗体从储备液稀释成抗体工作液。稀释度介于1:1000和1:5000之间或抗体工作液浓度为0.2~1ug/ml。最佳稀释度取决于一抗和膜上的抗原量。
- l HRP标记的二抗: 选择一种与二抗特异性结合的HRP标记二抗, 使用稀释缓冲液制备该抗体的1ug/ml储备液。使用封闭试剂将抗体从储备液稀释成抗体工作液。稀释度介于1:20000和1:100000之间或抗体工作液浓度为10~50ng/ml。该浓度范围在使用链亲和素-HRP时也适用。二抗的最佳稀释度取决于HRP标记二抗和膜上的抗原量。
- l 用于处理放射显影胶片的胶片暗盒、显影和定影试剂
- l 用于孵育的旋转摇床。

**蛋白印迹法详细操作步骤**

1) 将印记膜从蛋白转印设备中取出，加入合适的封闭液在温室下孵育20-60分钟，同时振荡。以封闭膜上非特异性蛋白结合位点。请注意：使用在前文建议的抗体稀释度是非常重要的。

2) 将膜从封闭液中取出，与一抗工作液在温室孵育1小时，同时振荡；或在28℃孵育过夜，不振荡。

3) 将足量的洗涤缓冲液加至膜上，保证缓冲液将膜完全覆盖。振荡孵育≥5分钟，更换洗涤缓冲液并重复该步骤4-6次。增加洗涤缓冲液体积，洗涤次数和洗涤时间有助于降低背景信号。

注：孵育前，膜在洗涤缓冲液中的短暂淋洗会提高洗涤效率。

请注意：使用在前文建议的HRP标记二抗稀释度是非常重要的。

4) 将HRP标记的二抗工作液与膜在温室孵育1小时，同时振荡。

5) 重复步骤3，以除去未结合的HRP标记二抗。注：膜与HRP标记二抗孵育后必须进行彻底洗涤。

6) 将A溶液与B液等比例混合，制备成工作液。每cm²膜使用0.01~0.1ml工作液。工作液可以在温室下稳定8小时。注：暴雨日光或任何其他强光下可能损害工作液，为获得嘴角结果，将此工作液保存在琥珀色瓶中，并避免长期暴露于任何强光。实验室的常见照明不会损害工作液。

7) 将印记膜在工作液中孵育5分钟。

8) 从工作液中取出印记膜，并置于一个塑料片或清洁的塑料纸（膜）中，用一张吸水纸吸除多余的液体，并从印记和塑料纸之间小心地压出气泡。

9) 将包在塑料纸（膜）中的印记膜置于胶片暗盒中，蛋白质面朝上，除适用于胶片曝光的灯（如红色安全灯）之外，关闭所有的灯。

注：胶片必须在曝光期间保持干燥，为获得最佳效果，才去一下措施：

* 确保将多余的底物从膜和塑料纸上完全去除。

* 在整个胶片处理期间，使用手套。

* 切勿将印记膜置于已显影的胶片上，因为胶片上的化学物质会减弱信号。

10) 将X光胶片置于膜的上面。建议第一次曝光60秒。之后可调整曝光时间以达到最佳结果。化学发光反应在底物孵育后的前5-30分钟期间是最强烈的。这一反应可以持续几个小时，但强度会随时间下降，如有底物孵育后较长时间后曝光，曝光时间可能需要延长以获得较强信号。如果使用磷光存储成像设备（如Bio-Rad的分子成像仪系统）或CCD照相机可能需要较长的曝光时间。

警告：胶片与膜之间的任何移动可能在胶片上造成人为的非特异信号。

11) 使用合适的显影剂和定影剂对胶片进行显影。如果信号太强，则缩短曝光时间或将印记膜进行剥离并降低抗体浓度重新检测。

常见问题及解决方案

问题	可能问题	解决方案
胶片上有反转像（即黑色背景，白色带）	系统中HRP过多	将HRP标记二抗稀释至少10倍
膜上有褐色或黄色带		
印记在暗室中发光		
信号持续时间少于8小时		
信号弱或无信号	系统中过多的HRP耗尽了底物并导致信号迅速衰减	将HRP标记二抗稀释至少10倍
	抗原或抗体的量不足	增加抗体或抗原的量
	蛋白质转移率低	优化转印
	HRP或底物活性低	见下文注释
高背景	系统中HRP过多	将HRP标记二抗稀释至少10倍
	封闭不充分	优化封闭条件
	封闭式机不合适	尝试一种不同的封闭试剂
	洗涤不充分	增加洗涤时间、次数或洗涤缓冲液体积
	胶片过度曝光	缩短曝光时间或使用背景消除剂
	抗原或抗体的浓度太高	减少抗体或抗原的量
蛋白质条内有斑点	蛋白质转膜效率低	优化转印流程
	膜的水化不均匀	按照制造商建议适度的使膜水化
	胶片与膜之间存在气泡	在胶片曝光前，去除气泡
胶片上背景有斑点	HRP标记二抗中存在聚集物	使用0.2um的过滤器
非特异性条带	系统中HRP过多	将HRP标记二抗稀释至少10倍。
	SDS导致的蛋白非特异性结合	在检测过程中不使用SDS

*为检测系统活性，在暗室中，在一个清洁试管中制备1-2ml底物工作液。关闭灯，添加1ul未稀释的HRP标记二抗工作液。该溶液应当立即发出蓝色光，蓝光信号在随后的几分钟渐淡。

产品参数

Name	Pico ECL		
CAT#	050-100mL; 050-500mL	CAS#	N/A
Storage#	4°C干燥避光	Shelf Life#	12个月
Ex(nm)#	N/A	Em(nm)#	N/A
MW#	N/A	Solvent#	N/A